CLIPPEDIMAGE= JP361027264A

PAT-NO: JP361027264A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61027264 A

TITLE: FORMATION OF THERMAL HEAD

PULN-DATE: February 6, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SATO, MINORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ALPS ELECTRIC CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP59147499

APPL-DATE: July 18, 1984

INT-CL (IPC): B41J003/20; H01C017/06; H01L049/00

US-CL-CURRENT: 219/216,347/200

ABSTRACT:

PURPOSE: To stabilize printing quality and to reduce the number of manufacturing processes to simplify said processes, by forming a protective layer (abrasion resistant layer) before applying heat treatment thereto at the temp. higher than that generated by a heat generating resistor.

CONSTITUTION: In preparing a thermal head, an abrasion resistant layer 6 being a protective layer comprising tantalum pentoxide (Ta<SB>2</SB>O<SB>5</SB>) is formed in a thickness of about 5μm by a sputtering method and heat-treated in air or a nitrogen atmosphere. This heat treatment is performed at temp. equal to or higher than a peak temp. (Tmax) generated by

the pulse driving or a heat generating resistor 3 to make it possible to impart a good characteristic for reducing the change ratio in the resistance value of the heat generating resistor 3. The relation of the resistance change ratio of thus formed thermal head and a pulse number is reduced in variation and printing quality is stabilized over a long period of time and, because a heat treatment process is performed after each layer was formed by a sputtering method, there is no interruption in the process and manufacturing cost can be reduced.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

PAT-NO: JP361027264A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61027264 A

TITLE: FORMATION OF THERMAL HEAD

----- KWIC -----

PURPOSE: To stabilize printing quality and to reduce the number of manufacturing processes to simplify said processes, by forming a protective layer (abrasion resistant layer) before applying heat treatment thereto at the temp. higher than that generated by a heat generating resistor.

CONSTITUTION: In preparing a thermal head, an abrasion resistant layer 6 being a protective layer comprising tantalum pentoxide (Ta < SB > 2 < /SB > 0 < SB > 5 < /SB >) is formed in a thickness of about 5μ m by a sputtering method and heat-treated in air or a nitrogen atmosphere. This heat treatment is performed at temp. equal to or higher than a peak temp. (Tmax) generated by the pulse driving or a heat generating resistor 3 to make it possible to impart a good characteristic for reducing the change ratio in the resistance value of the heat generating resistor 3. The relation of the resistance change ratio of thus formed thermal head and a pulse number is reduced in variation and printing quality is stabilized over a long period of time and, because a heat treatment process is performed after each layer was formed by a sputtering method, there is no interruption in the process and manufacturing cost can be reduced.

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-27264

@Int_Cl_4

♦

識別記号 1 1 1 庁内整理番号 H-8004-2C 砂公開 昭和61年(1986)2月6日

B 41 J 3/20 H 01 C 17/06 H 01 L 49/00

H-8004-2C Z-7303-5E 6370-5F

-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 5頁)

❷発明の名称

サーマルヘツドの形成方法

②特 願 昭59-147499

20出 願 昭59(1984)7月18日

切発明者 佐藤

稔 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑩出 願 人 アルプス電気株式会社 砂代 理 人 弁理士 武 顕次郎 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

в . 4 я

1. 発明の名称

サーマルヘッドの形成方法

2. 特許請求の範囲

絶録性落板と、該絶綴性落板上に形成された発 熱抵抗体と、該発熱抵抗体に通電するための電極層と、前配発熱抵抗体と電極層の所定部を保護するための保護層とから成るサーマルヘッドにおいて、前配保護層を形成した後に、発熱抵抗体への 通電によつて生じる発熱抵抗体の発熱温度より高い温度で熱処理を行なうことを特徴とするサーマルヘッドの形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔利用分野〕

本発明は、サーマルヘッドに関し、詳しくは、 サーマルヘッドの形成方法に関する。

〔従来例及び問題点〕

第4回は、従来のサーマルヘッドを示す要部断 面図で、図において、1はアルミナ等から成る絶 性基板、2は絶縁性基板1上に形成された半円 弧状のグレーズドガラス、3はTa2N等から成る発熱抵抗体、4は電極層で設電極層4は対象等で、発熱抵抗体、4は電極層を関すると、10元ののではアルミニウムので、10元

次に、上述の如く構成されたサーマルヘッドの感無配録動作について説明する。まず、発熱抵抗体3に、端子8、電板層4を介して第2図(1)に示すようなパルス幅1,成るパルス電圧が印加されると、発熱抵抗体3の発熱部3aは、第2図(1)に示すような特性で、加熱冷却される。そして、この発熱部3aの熱は、耐酸化層5を介して耐摩耗

層 6 の凹部 6 a に伝わり、凹部 6 a に押圧されている記録紙(図示せず)に1 パルスによって、1 ドット分の感熱配録を行なうことができ、そして、サーマルヘッドの各発熱部(ドット)に選択的にパルス電圧を印加し、サーマルヘッドに対して記録紙を相対移動させることによって、記録紙に印画することができる。

また、これよりも高速での印画を行なうためには、サーマルヘッドと記録紙との相対移動スピードを速くする必要があり、このため、サーマルヘッドの発熱抵抗体3へのパルス電圧は、第3図(// に示すようなパルス幅 t 2 (t 1 > t 2) と狭く、かつ印加電圧 V 2 が V 1 に比して高く設定されたののであり、これによつて発熱師3 a での温度性は、第3図(口に示すように、温度 T 1 に比して、温度 T 2 と高い(T 1 < T 2) 温度特性となる。

一般にサーマルヘッドの印画寿命は、約1億回 パルスの繰返し、配録後でも、発熱抵抗体3の有 する抵抗値は、初期値に対して±10%以内の変 化に抑える必要があり、また、いわゆるステップストレステストにおける特性も、サーマルヘッドが破壊するまでの発熱抵抗体3の抵抗値も±10

を以内の変化であることが要求されている。

そして、一般には、発熱抵抗体は、連続パルス 通電及びステップストレステストにおいて、抵抗 値の変化は、初期値に対して低い方向に変化し、 その値は-10%~-20%程度となる傾向があ る。

上述の如き、発熱抵抗体の抵抗値の変化を防止 する為に、発熱抵抗体形成後または、電極層形成 後に、例えば特開昭 5 6 - 1 3 0 3 7 5 号公報の 如くサーマルヘットとしての印画時の発熱抵抗体 の発熱温度より、高い温度で熱処理を行ない、発 熱抵抗体の結晶構造を変化させてしまうという方 法がとられていた。

しかしながら、上記の処理工程は、発熱抵抗体または、電極層形成後に、発熱抵抗体の熱処理時の酸化防止のために、図示していないが発熱抵抗体上に例えばアルミニウム等をその全面に形成す

る必要があり、熱処理様には、アルミニウム等の 表面酸化物や、アルミニウムそのものの除去工程 が必要となる。この熱処理工程のために、各形成 工程や、フォトプロセスを一時中断する必要もあ り、工程が多く、複雑なものになるという欠点が あつた。

〔発明の目的〕

本発明は、上述の如き欠点に解決を与えるものであり、発熱抵抗体の抵抗値の変化率が小さく、 長時間の連続動作においても、印画品質が安定し ているとともに、その製造工程が少なく簡単であ るサーマルヘッドを提供することにある。

[発明の実施例]

第1図は、本発明の一実施例を示すサーマルヘッドの要部断面図である。図において、アルミナ等から成る絶縁性基板1の所定位置に半円弧状のグレーズドガラス2が形成する第1の工程と、次に絶縁性基板1上に例えばTa。N等の発熱抵抗体3をTaのリアクテイブスパッタ法によって、例えば500Åの厚さに形成する第2の工程と、

形成された発熱抵抗体3上に、例えばアルミニウ ム等の電極層 4 をスパッタ法によつて、約 2 μ m の厚さに形成する第3の工程と、この第3の工程 の後に、フォトエッチングによつて、発熱抵抗体 3 と電極層 4 とのそれぞれに発熱抵抗体 3 の発熱 部3aと配線導体部4aとを形成する第4の工程 と、酸化シリコン (SIOi) 等から成る耐酸化 周 5 をスパック法で約 2 μm の厚さに形成する第 5の工程と、五酸化タンタル(Ta₂〇。)等か ら成るいわゆる保護層である耐摩耗層 6_を同じく スパッタ法で、約5μmの厚さに形成する第6の 工程と、前記の如く形成されたサーマルヘッドを 空気中又は、チッ素雰囲中で熱処理を行なう第7 の工程とから成る。この熱処理の条件は、発熱抵 抗体3のバルス駆動によつて発熱するビーク温度 (Tmax)と同等もしくは、ピーク温度よりも 高い温度で行なうととによつて、発熱抵抗体3の 抵抗値変化率の小さい良好な特性なもたせること ができる。例えば、このサーマルヘッドのパルス 駆動は、印加パルスが、オンタイム 1.1 m s 、サ

特開昭61-27264(3)

イクル5.4 ms、印加電力が 1 W/d otとしたとき、低いないでは、450℃であった。 従ってこの駆射条件による表面ピーク温度は、上配を動かた。 従ってこの駆射条件を与えるならば、上配を動かで、は高い熱処理条件を与えるな化を抑えること、 1 もの発熱抵抗体のが熱処理条件は、500℃、30 minである。 この機処理条件は、600での 端のでの数のではないでは、100次のでは、100次

上述の如き、工程によつて形成されたサーマルヘッドと従来のサーマルヘッドとのステップストレス試験による抵抗変化率と印加電力との関係を第 5 図に示す。特性 A は、本実施例によるサーマルヘッドの特性曲線、特性 B は従来のサーマルヘッドの特性曲線である。また、第 6 図は、連続パ

ルス通電試験における1 W/dotでの抵抗変化率とパルス数との関係を示したもので、特性 a が本実施例、特性 b が従来のサーマルヘッドの特性曲線である。

[発明の効果]

上述の如く、本発明のサーマルヘッドは、保護層(耐摩耗層)を形成した後に、印画時の発熱正度より高い温度で熱処理を行なあうことによつて、抵抗体の抵抗値の経時変化が極めたといる、抵抗体の抵抗値が安定したものであるとともに、連続スパッタ法による各層形成後に、強処理工程を行なうために、工程での中断がなく、製造コストを安価にすることができるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すサーマルヘッドを示す要部断面図、第2図(1)、(口、第3図(1)、(口はサーマルヘッドの印画動作時のパルスとヘッド表面の温度との関係を示す図、第4図は従来のサーマルヘッドを示す要部断面図、第5図はステ

ップストレステストの特性図、第 6 図はパルス寿命試験の特性図である。

1 ····· 舱 錄 性 基 板 、 3 ····· 発 熱 抵 抗 体 、 4 ······ 電 循 履 、 6 ······ 計 摩 耗 層 (保 護 層)

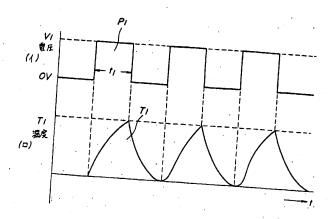
代理人 弁理士 武 額次郎

60 5 4 3 2 40 40

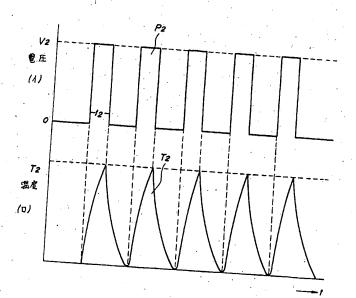
-359-

08/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

第2図

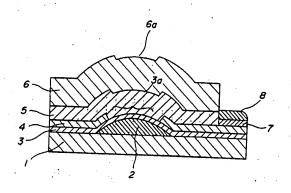


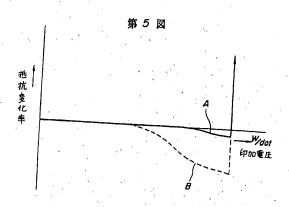
第3図

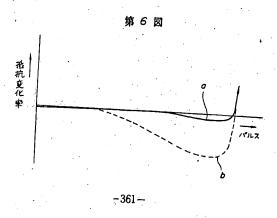


-360-

第 4 図







08/20/2002, EAST Version: 1.03.0002